IC MOUNTING BOARD

Patent Number:

JP4103150

Publication date:

1992-04-06

Inventor(s):

CHOKAI MAKOTO: others: 03

Applicant(s)::

MITSUBISHI MATERIALS CORP

Requested Patent:

JP4103150

Application Number: JP19900221987 19900823

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/12

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To enable an IC mounting board to be improved in workability and heat dissipating property and protected against positional deviation at the mounting of an electronic component by a method wherein the surface of a metal board is formed rugged.

CONSTITUTION: Recesses 13A and 13B are provided to a prescribed region on the surface of a Cu board 12 as deep as prescribed through a first etching. Furthermore, resists different in pattern are deposited on the surface of the Cu board 12, and the Cu board 12 is subjected to an electroless Cu plating. In result, recesses 15A and 15B are formed on the Cu board 12. By these processes, an IC mounting board provided with irregularities formed as required in shape can be obtained. A terminal 19 is provided to a solder deposited part 16B, and an IC chip 17 are fixed in the recess 13A. As mentioned above, the IC chip 17 is located in the recess 13A where the Cu board 12 is thin-wall, so that heat released from the IC chip 17 can well be diffused and the IC chip 17 can be improved in heat dissipating properties.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑪日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-103150

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成4年(1992)4月6日

H 01 L 23/12

7352-4M H 01 L 23/12 7352-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1

IC実装用基板 ❷発明の名称

> 顧 平2-221987 **204**7

顧 平2(1990)8月23日 会出

埼玉県大宮市北安町1丁目297番地 三菱金属株式会社中 の発 男 者

央研究所内

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地。三菱金属株式会社中 秀 昭

央研究所内

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中

央研究所内

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中 宏 和 の発明者

央研究所内

東京都千代田区大手町1丁目6番1号 三菱マテリアル株式会 の出 順 人

弁理士 桑井 清一 外1名 120代 理 人

明細膏

1. 発明の名称

I C 實務用基板

2. 特許請求の範囲

セラミックス基板の表面に金属板を数者した! C実践用基板において、

上記金属板の表面を凹凸状に形成したことを特 後とするIC実装用基板。

3. 発明の詳細な問題

〈産業上の利用分野〉

本発明は10実装用基板、詳しくはセラミック ス基板の表面に金属板を改着したIC実装用基板 の放船構造の改良に関する。

く従来の技術》

従来からこの種の1C寅義用基板としては、 D BC基板が知られている(特徴語52-3791 4号公报参照)。

この基板は、第4.団に示すように、所定共昌点 温度にまで加熱することによりアルミナ基板 4.1 の表面に直接Cu嵌42を駐着したものである。 この場合のCu板42は均一の厚さであってその 表面は平坦である。

そして、このCu板42をエッチングして複数 部分に分離し、その上にハンダ4、3付け等によっ. て実験部品である1Cチップ44が指載される。

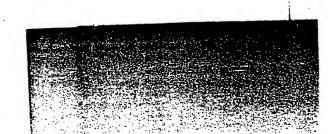
なお、団において、45はこの10チップ44 に対してアイソレードされてCu板42の上にハ ンダ43付けされた外部出力用の増子である。

更に、48はこのICチップ44(パワートラ ンジズタ等指載のチップ)と増子4.5とを接続す。 るポンディングワイヤである。

〈発明が解決しようとする問題〉

しかしながら、このような従来のCu等体を用 いた IC実装用 基板にあっては、 Cu等体は閲覧 の電流密度を減少させて蛭抗発館を小さくするた めにCu事体収度が無く、かつ、一定の無ちで形

-261-



成されていたため、I C等の実装後において、第 応力の発生により、セラミックス基板に って要 労によるわれが発生したり、あるいは実施電子部 品(例えばパワーチップ)との接合部に割れや例 量が発生するという課題があった。

また、単一平面上に1 C チップや外部入出力増 子をハンダ付けするために、位置決めが難しく。 かつ、ハンダの抜動によって位置ズレを生じやすい。そのため、第3回の平面団に示すような位置 決め用のスリット31A、318や、平面上での 凹凸部32A、328を四路として設けたりしなければならず、そのために四路が複雑化し、かつ、 当板が大型化するという問題があった。

そこで、本発明は、セラミックス等板に割れが 生じたり、実践電子部品とCu等体(金属板)と の接合部に斜框、割れが生じることのない、すな わち熱サイクル寿命が長いIC実装用等板を提供 することを、その目的としている。

〈世間を解決するための手段〉

以下、本発明の実施例を第1回(A)~(F) および第2回(A)~(B)を参照して説明する。 第1回(A)~(F)は本発明の実施例1に係るIC実務用基板を作成する各工程を示す新質回 である。

まず、アルミナ基版等のセラミックス基板 1 1 の表演開闢(表面のみ図示、以下同じ)には所定の屋さの C u 板 1 2 が散着されている(第 1 図(A))。 所定通常まで加能して C u - O の共晶散物によりこれらを接合したものである。

そして、このCu板12に対して第1百日のエッチングを行うことにより、Cu板12の表面の所定義器に所定機ちの凹部13A。13Bを形成する(第1箇(B))。これは、Cu板12の表面に所定パケーンのレジストを被着して、所定のエッチング検によってエッチングを行うものである。

エッチング機としては、 C u 板 1 2 の場合には、 例えば塩化第 2 鉄を主成分として30~40 業業 発合む水精液を、 A 1 板の場合には主成分として 本発明は、セラミックスが板の表面に金属板を 融着したIC実施用等板において、上記金属板の 表面を哲凸状に形成したものである。

く作用>

本発明に係る『C実装用基板にあっては、四路 パターンによる応力集中部、あるいは都品実践に よる熱の発生部およびその熱応力発生部あるいは 部品実践位置に対して、必要形状に応じて設策あ るいは全異板の厚さの異なる部分を形成する。

この場合、金属板をセラミックス基板の表面に 政者する前、あるいは政者した後に、金属板に対 して2回あるいはそれ以上の回数のエッチング加 工もしくは被局領電解メッキ加工等により、ある いは、複雑的加工法として、切割加工、打ち抜き 加工、型機定加工、もしくは、放電加工等を施す ことにより、該金属板の厚さを変更する。のであ る。

く実施例>

水散化ナトリウムを5~10重量%合む水溶液を、 それぞれ用いるものとする。 なお、 このエッチン グ液としてはごれらに張られるものではない。

さらに、このCu板12の表面に上記とは異なるパターンのレジストを被着して第2回目のエッテングを行う。この結果、第1回(C)に示すように、Cu板12の凹部13Bについて鍋14が形成され起降基板であるセラミックス基板11の一部表面が第出される。この結果、四階形成用のこのCu板12は鉄基板11上で絶縁分離される。したがって、西部13Bについては陸級状の凹所が形成されることとなる。

なお、この場合のエッテング被等の条件は上記 第1間質のそれと同じとしてもよい。

さらに、このCu板12の表面に上記とは異なるパケーンのレジストを被着して無電解Cuメッキを行う。この結果、第1間(D)に示すように、 Cu板12に凸部15A、15Bが形成される。

次に、 箱子または I C チップ搭載位置の C u 板 1 2 の表面にハング 1 8 A。 1 8 B が例えば無電

解メッキによって被奪される(第1回(E))。 以上の工程により、所重形状の凹凸を有する! C実質用の基板が形成されるものである。

更に、この基板に対してハンダ被着部16Bの上には第子19が、凹部13Aには! C チップ17が、それぞれ間着されることとなる。 第1回(F)は「C チップ17を搭載した状態の基板を示している。 なお、18はボンディングワイヤであって1Cテップ17とCu板の一部(配線等)12Aとを接続するものである。

このようにして1Cチップ17事を搭載した当 板にあっては、当該1Cチップ17部分等より発 船があっても、1Cチップ17はCu板12の板 さが悪い凹部13Aに搭載しているため、 絶拡数 距離が短くなりその放発性は向上している。 もに、 セラミックス基板11とCu板12とと 合部に作用する力が低減されている。 ウえに行用する とックス基板11へ作用する の能サイクル寿命が延びるものである。

また、 Cu板12のエッジ部分13B等におい

セラミックス基板に対して最高面もしくは、 不可 選の傾斜角をもつ買以外の任意の角度の任意の面 を、エッチングまたはメッキにより形成すること が、非常に困難であるからである。

第2団(A)~(E)は、本発明の他の実施例 2に係わるIC実装用基板を作製する各工程を示す検査団である。

まず、金属板として所定の厚さのCu板22に対して金型鍛造、放電加工。もしくは切削加工等を所定函数だけ行い、Cu板22の両面の所定範囲に所定機さの凹部23A。23B。23C、ならびに、所定高さの凸部23D。23Eを形成する(第2因(A))。

次に、このCu板22に対して、打ち抜き加工を行い、四路パケーンの絶縁分離都である第24を形成する(第2回(B))。この際に、四路パケーンによっては、Cu板がばらばらに分割されるために、四路パケーンとして残ったCu板のそれぞれの間にリード25Aを所定の形状および配置で形成し、分類されないようにしてもよい。あ

て2段階のエッチングにより急激な形状変化を防止したため、エッジへの応力集中は緩和される。

さらに、地子18はハンダ被害部16Bを介してCu板12に搭載したため、地子19との間での他による体調量の差異を吸収することができる。また、Cu板12との接合面積も低下しているため、他応力の影響も減少している。

なお、この実施例では、Cu板についてその板 厚のみ異なる階段構造を採用している。これは、

るいは、回路パターン間だけでなく、回路パター ンよりも外の位置にフレーム26を設け、フレー ム26と回路パターンの間にリード25Bを配置 してもよい(第2箇(C))。

以上のように形成された C u 板 2 2 を、 アルミナ板等のセラミックス基板 2 1 の表面に散着し、 裏面には所定尾さの他の C u 板を同時に散着する。

そして、このCu板22の表面に所定のパターンのレジストを被着してエッチングを行い、この結果、第2回(B)に示したリード25Aを除去することにより、所定の四部パターンを形成されたCu板22を表面に散着されたセラミックス基板が形成される(第2回(D))(表面のみ固示、以下同じ)。

この場合のエッテング被等の条件は、前出の実施例1のそれと同じでもよい。

第2回(E)は、本実施例2による基板上に、 【Cチップ28、増子28をそれぞれハンデ27 A、278を介してCu板22の表面の所定の位 最に実践し、かつ、【Cチップ28とCu板回路 22人とをポンディングワイヤ30により結構し たもので る。

また、上記実施例の金属板はCuに残られることなく、Al等でもよい。セラミックス基板としてはアルミナ基板の他にも質化アルミニウム基板等を用いてもよい。

12, 22, 42····金属板、

13A, 13B·····巴蘇、

23A, 23B, 23C・・四部、

14, 24

15A, 15B·····凸縣

23D, 23E·····凸縣

25A, 25B · · · · · リード、

16A, 16B, 27A, 27B・・ハング、

17. 28. 44·····ICFップ、

! B, 30: 46····ポンディングワイヤ、

19, 29, 45 · · · 端子、

31A, 318 · · · · · スリット · · ·

特許出題人

三菱鱼属株式会社

代單人

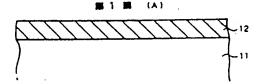
井電士 条井 有一(か)る)

〈牧祭〉

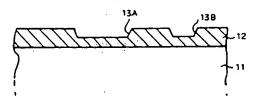
4. 図函の簡単な説明

第1回(A)~(F)および第2回(A)~(E)は、本発明の実施例に係わる1C実護用基板を作製する場合の各工程を説明するための基板の 概略構造を示す構造図、第3回および第4回は、 従来の1C実護用基板を示す新面回である。

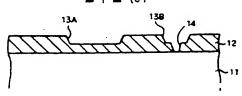
11、21、41・・・・セラミックス基板、



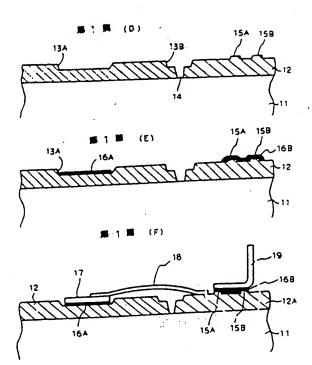
1 = (8)

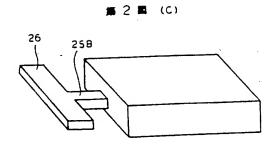


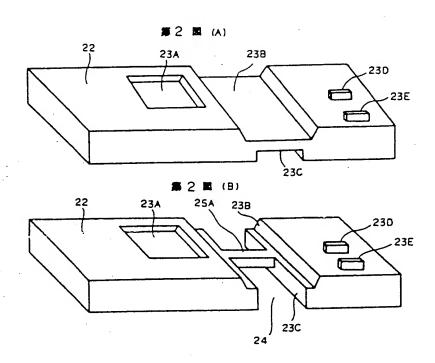
= 1 = 10



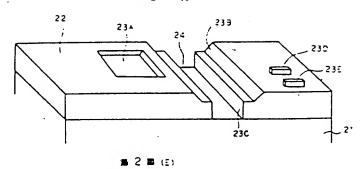


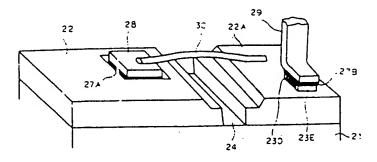






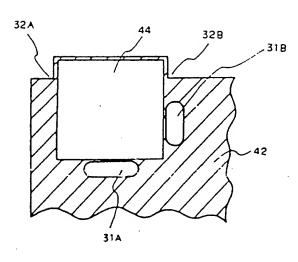


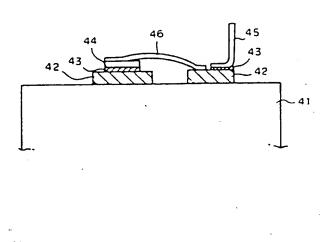




第3四







THIS PAGE BLANK (USPTO)